



Well-defined 表面研究の最前線

日時: 2016年10月16日(日), 場所: 京都大学北部キャンパス6号館北棟272号室

10:00 – 10:10 開会挨拶

10:10 – 10:35 「Well-defined有機薄膜の構造と電子状態」
阪大院理 山田剛司

10:35 – 11:00 「原子間力顕微鏡による表面吸着分子の超高分解能イメージング」
東大新領域 塩足亮隼

11:10 – 11:35 「単元素トポロジカル絶縁体薄膜の作製とスピン流・電流変換」
阪大院生命 大坪嘉之

11:35 – 12:00 「表面磁性の研究: 高保磁カナノ粒子、吸着による磁区変化」
九大院総理工 中川剛志

12:00 – 12:15 まとめと議論

連絡先: 東京大学物性研究所 吉信 淳(世話人) mail: junyoshi@issp.u-tokyo.ac.jp